# ORGANIC EL ELEMENT

Publication number: JP11329753

**Publication date:** 

1999-11-30

Inventor:

**OTA KAZUHIDE** 

Applicant:

TOYOTA MOTOR CORP

Classification: - international:

H05B33/10; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/14;

H05B33/26; H05B33/28; H05B33/10; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/14; H05B33/26; (IPC1-7)

H05B33/28; H05B33/10; H05B33/14

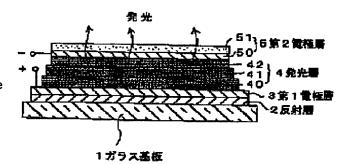
- european:

Application number: JP19980123558 19980506 Priority number(s): JP19980123558 19980506

Report a data error here

#### Abstract of JP11329753

PROBLEM TO BE SOLVED: To take out output light from a luminescent layer from the surface of a second electrode layer and enhance luminescent efficiency by forming a first electrode layer, a luminescent layer made of an organic substance on the first electrode layer, and a transparent second electrode layer on the luminescent layer, and constituting the second electrode layer with a conductive metal layer and a transparent anode oxide film formed on the conductive metal layer. SOLUTION: A second electrode layer 5 consists of a transparent conductive metal layer 50 and a transparent anode oxide film 51 formed on the surface of the conductive metal layer 50. The relatively thick conductive metal layer 50 is formed in a vapor deposition process, and anodically oxidized to form the transparent anode oxide film 51, and thereby. the thickness of the conductive metal layer 50 is made thin, and the transparent second electrode layer 5 is formed. The conductive metal layer 50 can be formed with conductive metal such as In-Sn, Zn. The thickness of the anode oxide film 51 is limited to 100-300 nm. The thickness of the conductive metal layer 50 after the anode oxide film 51 is formed is preferably 10-100 nm.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平11-329753

(43)公開日 平成11年(1999)11月30日

_(51) Int.Cl.6		識別記号	FΙ		
H05B	33/28		H05B	33/28	
	33/10			33/10	
	33/14		٠	33/14	Α

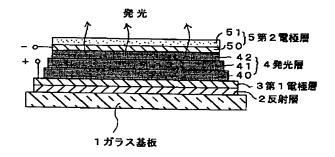
		審査請求	未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)	
(21)出願番号	<b>特願平10-123558</b>	(71) 出願人	000003207 トヨタ自動車株式会社	
(22)出顧日	平成10年(1998) 5月6日	(72)発明者	愛知県豊田市トヨタ町1番地 太田 和秀 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動 車株式会社内	
		(74)代理人	弁理士 大川 宏	

### (54) 【発明の名称】 有機EL素子

# (57)【要約】

【課題】基板と反対側から光を取り出すことができる有機EL素子を提供する。

【解決手段】発光層上に導電性金属層50を形成し、その表面を陽極酸化処理して透明な陽極酸化膜51を形成することで導電性金属層50を薄くして透明な第2電極層5を形成した構成とした。陽極酸化処理によればスパッタリングのような高温とならないため、有機EL素子の劣化なく透明な第2電極層を形成することができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、該基板上に形成された第1電極層と、該第1電極層上に形成され有機物よりなる発光層と、該発光層上に形成された透明な第2電極層とよりなり、該第2電極層は透明な導電性金属層と該導電性金属層表面に形成された透明な陽極酸化膜とから構成され、該発光層からの出力光を該第2電極層表面側から取り出すように構成されたことを特徴とする有機EL素子。

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は発光層に有機材料を 用いた有機EL素子に関し、詳しくは発光効率の高い有 機EL素子の構造に関する。

#### [0002]

【従来の技術】表示用ディスプレイデバイスとしては、ブラウン管(Cathode Ray Tube)、液晶(Liquid Cryst al)、プラズマ(Plasma)、発光ダイオード(Light EmittingDiode)及びEL(Electro Luminescence)などが従来より知られ、TV、パーソナルコンピュータなど各種ディスプレイに広く利用されている。

【0003】この中でもELは自発光形であり、また薄膜を用いることができるために薄い表示素子として期待されている。そして薄膜型直流ELとして、有機薄膜ELが近年注目を集めている。例えばフルカラー用ディスプレイとするためには、赤、緑、青の3原色を効率よく発光する素子が必要であるが、無機ELでは青色については発光効率の低い材料しかない。しかし有機ELによれば、青色も効率よく発光できる素子が開発されている。

【0004】有機薄膜 E L 素子は、図5に示すように、ガラス基板 100と、ガラス基板 100上に形成された透明電極膜 101と、透明電極膜 101上に形成された正孔輸送層 102と、正孔輸送層 102上に形成された発光体層 103と、発光体層 103上に形成された電子輸送層 104と、電子輸送層 104上に形成された背面電極層 105とから構成され、正孔輸送層 102、発光体層 103及び電子輸送層 104で発光層 200が構成されている。

【0005】この有機薄膜 E L 素子では、電子輸送層 104への正孔の注入あるいは正孔輸送層 102への電子の注入により再結合発光が生じる。このように発光ダイオードと類似した注入発光であるため発光電圧が約10Vと低いことが特徴である。そして電子輸送層 104と正孔輸送層 102の間に発光体層 103を介在させて機能を分離することにより、発光体層 103の材料を広い範囲から選択することが可能となった。

## [0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで上記した有機 薄膜 E L 素子においては、一般的に背面電極層 105が仕 事関数の低い金属で構成され不透明であるため、発光層 200の発光はガラス基板100側から取り出される構造と なっている。しかしガラス基板 100を通して光を得る場合、臨界角以上の角度で界面に入射した光は全反射によってガラス基板 100内に閉じこめられ、反射を繰り返しながらガラス基板 100の端部まで移動し端面から逃げてロスとなってしまう。そのため発光効率は最大でも15%が限界であり、さらに発光効率を向上させることが望まれている。

【0007】また、ガラス基板 100をそのまま通過する 光と、界面で反射してから通過する光との光路差によ り、発光部周辺に光の滲みが生じて表示品質が低下する という不具合もある。そこでガラス基板 100と反対側の 表面から光を取り出すことが考えられる。例えば特開昭 63-37594号公報には、背面電極層 105をITO (Indium Tin Oxide) 膜からなる透明電極とした無機EL素子が 開示されている。

【0008】ところがITO膜を形成するのに用いられる高周波スパッタリングなどにおいては、膜形成時に約300℃の高温となるため、耐熱温度が約150℃の有機EL素子では、有機層が損傷するためこの方法を採用することはできない。有機EL素子では、背面電極層は蒸着法などで形成される比較的厚い不透明な金属電極とされ、ガラス基板と反対側から光を取り出すことは困難とされている。

【0009】本発明はこのような事情に鑑みてなされた ものであり、基板と反対側から光を取り出すことができ る有機 L L 素子を提供することを目的とする。

## [0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する本発明の有機 E L 素子の特徴は、基板と、基板上に形成された第1電極層と、第1電極層上に形成され有機物よりなる発光層と、発光層上に形成された透明な第2電極層とよりなり、第2電極層は透明な導電性金属層と導電性金属層表面に形成された透明な陽極酸化膜とから構成され、発光層からの出力光を第2電極層表面側から取り出すように構成されたことにある。

#### [0011]

【発明の実施の形態】本発明の有機 E L 素子では、基板 と反対側の表面に透明な第2電極層をもつため、発光層 からの光が透過可能となり、基板と反対側の陽極酸化膜 表面側から光を取り出すことができる。したがって基板 内での光のロスが生じないため、発光効率が向上する。また反射により光路差ができるような現象もないため、発光部周辺の光の滲み現象も防止され表示品質が向上する。

【0012】基板としては、透明である必要がなく、金属板など不透明な材料でも用いることができる。基板として導電性の金属板を用いれば、基板が第1電極層を兼ねることができるので、製造工数を低減することができる。また金属はガラスより熱伝導率が高いので、放熱性が向上するという効果も生まれる。基板として従来と同

様にガラス基板を用いることもできるが、ガラス基板内 を光が透過しないように、基板と第1電極層の間に光反 射層を設けることが望ましい。この場合、第1電極層が 光反射層を兼ねるように構成することも容易である。な お、ガラス基板の第1電極層と反対側表面に反射層を設 **けてもよいが、光路差による滲みが生じるようになるの** で好ましくない。

【0013】第1電極層としては、従来と同様にIT O、AZO(AI添加ZnO)、SnOz などの薄膜を 用いてもよいし、AI膜など不透明の導電性金属薄膜を 用いることもできる。これは基板に成膜すればよいの で、高周波スパッタリング法など高温が作用する成膜法 を用いても差し支えない。また上述したように、第1電 極層が光反射層を兼ねるようにすれば、発光効率を一層 高めることができるので好ましい。この第1電極層の厚 さは一般に10~300nmの範囲とするのが好ましいが、 特に制限されない。

【0014】発光層は、従来と同様に正孔輸送層と、正 孔輸送層上に形成された発光体層と、発光体層上に形成 された電子輸送層とから構成することができる。このう ち正孔輸送層としては、従来と同様にトリフェニルジア ミン誘導体などの第3級アミン誘導体、(ジ)スチリル ベンゼン(ピラジン)誘導体、ジオレフィン誘導体、オ キサジアゾール誘導体などのジ (トリ) アゾール誘導 体、キノサリン誘導体、フラン系化合物、ヒドラゾン系 化合物、ナフタセン誘導体、クマリン系化合物、キナク リドン誘導体、インドール系化合物、ピレン系化合物、 アントラセン系化合物などが例示される。

【0015】発光体層としては、蛍光染料として知られ る種々の物質があり、トリスキノリノアルミニウム錯 体、ジスチリルビフェニル誘導体、オキサジアゾール誘 導体などが例示される。また電子輸送層としては、ポリ シラン、オキサジアゾール誘導体、トリスキノリノアル ミニウム錯体などが例示される。

【0016】正孔輸送層の厚さは、従来と同様に10~ 1 00 n mとするのが望ましい。この範囲より薄いとピンホ ールが多くなるとともにダークスポットが多発し、この 範囲より厚くなると発光効率が低下する。また発光体層 の厚さは、従来と同様に10~100 nmとするのが望まし い。この範囲より薄いとピンホールが多くなるとともに ダークスポットが多発し、この範囲より厚くなると発光 効率が低下する。そして電子輸送層の厚さは、従来と同 様に10~ 100mmとするのが望ましい。この範囲より薄 いとピンホールが多くなるとともにダークスポットが多 発し、この範囲より厚くなると発光効率が低下する。

【0017】なお発光層において、正孔輸送層と電子輸 送層の位置は、どちらが第1電極層側に位置してもよ い。ただし、電子輸送層側は必ず仕事関数の小さい金属 電極と接触させなければならない。この発光層を構成す る各層は、それぞれ真空蒸着法、ラングミュアプロジェ 50 5 とから構成されている。

ット蒸着法、ディップコーティング法、スピンコーティ ング法、真空気体蒸着法、有機分子線エピタキシ法など を用いて形成することができる。

4

【0018】第2電極層は、透明な導電性金属層と導電 性金属層表面に形成された透明な陽極酸化膜とから構成 されている。もし第2電極層をITOやAZOなどから 形成しようとすると、髙周波スパッタリングなどの薄膜 形成法を用いざるを得ず、高温又は蒸発原子の高エネル ギーの作用により発光層が損傷してしまう。つまり従来 の有機EL素子における背面電極は、スパッタリング法 によるITOが形成できないこともあり、不透明な金属 電極が用いられていた。

【0019】そこで本発明では、蒸着法などで比較的厚 い導電性金属層を形成し、それを陽極酸化処理すること で透明な陽極酸化膜を形成し、かつそれによって導電性 金属層自体の厚さを薄くして透明な第2電極層を形成す るようにしたものである。上記した導電性金属層は、I n-Sn, Zn, Sn, Sn-Sbなどの導電性金属か ら形成することができる。またTi,A1,Mg,Si などの金属も用いることができる。この導電性金属層 は、蒸着法など高温が作用しない方法により形成するこ とができる。

【0020】陽極酸化膜の厚さは、 100~ 300mmの範 囲とするのが好ましい。この厚さが1000 n mを越えると 透明性が低下し、有機 E L 素子の発光効率が低下するよ うになる。なお陽極酸化膜は強度が高いので、その存在 により有機 E L素子を保護することができる。したがっ て陽極酸化膜の厚さは、上記範囲内でできるだけ厚く形 成することが望ましい。

【0021】陽極酸化膜を形成した後の導電性金属層の 厚さは、10~100nmの範囲とするのが好ましい。この 厚さが 150 n mを越えると透明性が低下し、有機EL素 子の発光効率が低下するようになる。陽極酸化膜を形成 するには、通常の陽極酸化処理で行うことができる。陽 極酸化処理によれば、陽極酸化膜が形成されていない部 分に電流が流れて酸化が進行することから、ピンホール などの欠陥のない均一な酸化膜を形成することができ る。また陽極酸化膜の厚さは印加電圧により制御するこ とができるので、厚さの制御はきわめて精度高く容易に 40 行うことができる。

# [0022]

30

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す

(実施例1) 図1に本実施例の有機 E L 素子の模式的断 面図を示す。この有機 E L 素子は、ガラス基板 1 と、ガ ラス基板 1 上に形成され A 1 からなる厚さ150~ 300 n mの反射層2と、反射層2上に形成されITOからなる 厚さ 300 n mの第1電極層3と、第1電極層3上に形成 された発光層4と、発光層4上に形成された第2電極層

10

5

【0023】上記構成のうち発光層4は、第1電極層3 上に形成された正孔輸送層40と、正孔輸送層40上に形成 された発光体層41と、発光体層41上に形成された電子輸 送層42とから構成されている。正孔輸送層40はトリフェ ニルジアミン誘導体 (TPD) から 700nmに形成さ れ、発光体層41はキナクリドンを 0.1体積%含む8-hydr okyquinoline aluminium (ALQ) から 700 nmに形成 され、電子輸送層42はキナクリドンを 0.1体積%含むA LQから 500nmに形成されている。

【0024】また第2電極層5は、発光層4上に形成さ れた導電性金属層50と、導電性金属層50上に形成された 陽極酸化膜51とから構成されている。そして導電性金属 層50は、図2に示すように、電子輸送層42上に形成され た厚さ 500ÅのAl-Li合金層52と、Al-Li合金 層52上に形成された厚さ 500ÅのA1層53とから構成さ れ、陽極酸化膜51はA120%から構成されている。

【0025】以下、この有機EL素子の製造方法を説明 し、構成の詳細な説明に代える。先ずガラス基板1を用 意し、その表面に髙周波スパッタリングにより A 1 から 反射層2を成膜した。次いで反射層2の表面に高周波ス 20 パッタリングによりITOから第1電極層3を成膜し た。次に真空蒸着法を用いて、第1電極層3上に正孔輸 送層40、発光体層41及び電子輸送層42をこの順にそれぞ れ成膜し、発光層4を形成した。

【0026】そして発光層4の電子輸送層42の表面に、 厚さ 500ÅのA1-Li合金層52を形成した。さらにA 1-Li合金層52の表面に金属Alを蒸着し、厚さ2000 ÅのA1層53を形成した。これにより合計厚さ2500Åの 導電性金属層50が形成された。こうして作製された素子 8を、図3に示すように、1重量%のリン酸水溶液から なる電解液7中に浸漬し、素子8を陽極とするとともに 素子8とほぼ同面積を有するA1板9を陰極として、1 00 V の直流電圧を印加して陽極酸化を行った。

【0027】ここで形成される陽極酸化膜の膜厚は、図 4に示すように印加電圧に応じて決まり、印加電圧が 1 00Vであれば形成される陽極酸化膜の膜厚は1500Åとな る。したがって素子8のA1よりなる厚さ2000 Åの導電 性金属層50は、表面から1500Åの厚さの範囲が陽極酸化 され、Al2O3よりなる陽極酸化膜51が形成された。 またAl-Li合金層52と陽極酸化膜6の間には、厚さ 40 500ÅのA1層53が残存している。

【0028】得られた有機EL素子では、第1電極層2 と第2電極層5への直流電圧の印加により発光層4が発 光する。一方、厚さ 500ÅのA1-Li合金層52と厚さ 500ÅのA1層53はともに透明であり、厚さ1500Åの陽 極酸化膜51も透明であるため、第2電極層5は透明とな っている。したがって発光層4からの光は第2電極層5 を透過して発光する。またガラス基板 1 側へ向かった光 は、反射層2で反射し第2電極層5を透過して発光す る。これにより本実施例の有機 E L 素子では、高い発光 50

効率が得られる。また陽極酸化膜51は強度が高く、かつ 導電性金属層50との付着性に優れているため、発光層4 は陽極酸化膜51によって保護され耐久性に優れている。

6

【0029】なお本実施例では反射層2を設けている が、第1電極層3を設けず反射層2で第1電極層3の機 能を兼ねてもよい。また反射層2を設けなくてもよい。 後者の場合は全体が透明となり光はガラス基板 1 側から も発光する。したがってシースルーの有機EL素子とし て用いることができ、別の用途に用いることができる。

(実施例2) 本実施例の有機 E L 素子は、第2電極層 5 の構成が異なること以外は実施例1と同様の構成であ る。すなわち第2電極層5は、発光層4側からMg-A g合金層及び In-Sn層の順に積層されてなる導電性 金属層50と、ITOからなる陽極酸化膜51とから構成さ れている。

【0030】この有機EL素子は実施例1と同様にして 形成され、実施例1と同様の作用効果を奏する。

(実施例3) 本実施例の有機 E L 素子も、第2電極層 5 の構成が異なること以外は実施例1と同様の構成であ る。すなわち第2電極層5は、発光層4側からMg-A g合金層及びTi層の順に積層されてなる導電性金属層 50と、TiO2からなる陽極酸化膜51とから構成されて いる。

【0031】この有機 E L素子は実施例1と同様にして 形成され、実施例1と同様の作用効果を奏する。

## [0032]

【発明の効果】すなわち本発明の有機 E L 素子によれ ば、スパッタリングのような高温とならない陽極酸化処 理により発光層の劣化なく透明な第2電極を形成してい るので、従来困難とされていた基板と反対側表面からの 発光が可能となり、従来に比べて光のロスが低減され発 光効率が向上する。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の有機 E L 素子の模式的断面

【図2】図1の要部拡大図である。

【図3】本発明の一実施例の有機 E L 素子の製造時に用 いた陽極酸化装置を示す説明図である。

【図4】実施例で用いた陽極酸化法における印加電圧と 陽極酸化膜の膜厚との関係を示すグラフである。

【図5】従来の有機EL素子の模式的断面図である。 【符号の説明】

2:反射層 1:ガラス基板 3:第

1 電極層

4:発光層 40:正 5:第2電極層

孔輸送層

50:導 41:発光体層 42:電子輸送層

電性金属層

51:陽極酸化膜

